

В. Л. Д и л ь м а н, А. Н. Д и я б (Челябинск, ЮУрГУ). **Особенности напряженного состояния наклонного менее прочного слоя в листовом образце.**

Схема исследования критических состояний (состояний предразрушения) листового образца и тонкостенной цилиндрической оболочки, содержащих прослойки из менее прочного (МП) материала и подверженных двухосному нагружению, разработана в [1]. Одним из этапов предложенного там метода нахождения критической нагрузки является решение задачи линейного сопряжения (обратной граничной задачи) на контактной поверхности между МП слоем, расположенным в листовом образце или оболочке, и более прочным (БП) основным материалом. Это позволяет найти зависимость нормальных и касательных напряжений σ_y и τ_{xy} от коэффициента механической неоднородности соединения $K = \sigma_B^+ / \sigma_B^-$, где σ_B^+ — предел прочности основного БП материала, σ_B^- — предел прочности материала слоя. Для слоя, расположенного под углом к направлению взаимно ортогональных внешних нагрузок (наклонного слоя), порождающих напряжения σ_1 и σ_2 , ситуация усложняется. Введем обозначения: $B = \cos^2 \nu + m \sin^2 \nu$, $C = (1 - m) \sin^2 \nu$, где ν — угол между направлением слоя и σ_1 , $m = \sigma_1 / \sigma_2$ — коэффициент двухосности нагружения. Условие пластичности Мизеса для наклонного слоя имеет вид $(\sigma_x - \sigma_y)^2 + \tau_{xy}^2 = k^2 - \tau^2$, $\tau = \tau_{yz} = 0,5 C \sigma_2$. В таком случае аналог коэффициента K имеет вид

$$K^{(\nu)} = \sqrt{\frac{(k^+)^2 - \tau^2}{k^2 - \tau^2}} = K \sqrt{1 + \frac{K^2 - 1}{K^2} \frac{g^{*2} C^2}{B^2}}. \quad (1)$$

Здесь g^* — коэффициент контактного упрочнения слоя в критический момент нагружения; $g^* = 1$, если относительная высота слоя η , т.е. отношение его высоты к ширине, велика: $\eta \geq 1$. В противном случае, т.е. у тонких прослоек, $g^* > 1$. В [1] рассматривался случай, когда коэффициент двухосности нагружения $m > 0$. Если $m < 0$, то вычислительная схема [1] определения критической нагрузки может оказаться непригодной. Так, при $m = -\cos^2 \nu / \sin^2 \nu$ $K^{(\nu)} = \infty$, тогда как схема вычисления g^* в [1] проводится для $K < 2$. Более того, в [1] показано, что при $K \geq 2$ имеет место другое физическое явление — БП материал не вовлекается в процессе нагружения в пластическое деформирование; при этом в МП прослойке реализуется полное контактное упрочнение. Метод вычисления g^* в таком случае известен (например, [2]). K и ν — параметры соединения, m — условие нагружения. Чтобы найти m в зависимости от K и ν , при котором реализуется указанный случай, надо решить неравенство $K^{(\nu)} \geq 2$. Для тонких прослоек это условие не является явным, так как при нахождении g^* надо знать $K^{(\nu)}$. Положив в формуле (1) $g^* = 1$, можно найти первое приближение для $K^{(\nu)}$ и таким образом запустить итерационный процесс (обычно он сходится с достаточной точностью за несколько шагов). Для не очень тонких слоев $g^* = 1$, и можно выписать в явной форме ограничение на m для реализации данного случая. Это неравенство имеет громоздкий вид. В некоторых частных случаях

оно существенно упрощается. Например, при $\nu = \pi/4$ условие вовлечения БП части соединения в пластическое деформирование имеет вид неравенства

$$(2K^2 - 5)m^2 - 6m + 2K^2 - 21 < 0.$$

Вычисление критической нагрузки, в том числе критического давления в тонкостенной цилиндрической оболочке, проводится по схеме работы [1].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дильман В. Л., Ерошкина Т. В. Математическое моделирование критических состояний мягких прослоек в неоднородных соединениях. Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2011, 276 с.
2. Дильман В. Л. Математические модели напряженного состояния неоднородных тонкостенных цилиндрических оболочек. Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2007, 202 с.